明 細 書

極性基含有高級オレフィン重合体及びその製造方法

技術分野

本発明は、極性基含有高級オレフィン重合体及びその製造方法に関し、 特に、高級オレフィン重合体の相溶性、混合性、接着性を向上させた極性 基含有高級オレフィン重合体及びその製造方法に関するものである。

背景技術

ポリオレフィンを極性化して得られる樹脂は、各種樹脂との相溶性が改 良されることから、工業的に広く利用されている。

ポリオレフィンを改質する手法は、種々知られており、有機酸を用いる 手法とハロゲン化物を用いる手法に大別される。

例えば、有機酸を用いて改質したポリオレフィン樹脂は、各種樹脂の改 質剤や接着性付与剤などとしての用途に利用されている。

また、ハロゲン、特に塩素を用いて改質した樹脂も有機溶剤に溶解する 上に優れた性質を持っていることから工業的に生産され多方面で使用され ている。

中でも、塩素含有量の高いものは耐候性が優れることから屋外建造物の 防食塗料として使われ、塩素含有量の低いものはポリオレフィンに付着す ることからポリオレフィンフィルム用インキやポリオレフィン成型体の塗 装用プライマー等に使われている。

前記有機酸で改質する手法は、ラジカル開始剤である分解剤と有機酸を 用いる手法が一般的に用いられている(例えば、特願2002-4354 3号)。

また、ハロゲン化物による改質も、適当な分解剤と塩素ガス、あるいは塩素化合物を用いる手法が知られている(例えば、特公昭36-4745 号公報、特開昭48-8856号公報、特開昭46-737号公報、特願2003-319652号)。

一方、高級オレフィン重合体は、従来の不均一系触媒を用いた場合、融 点が高くなる、あるいは、融点が2つ以上あるなどが示されている。

しかしながら、構造に特徴を持たせたメタロセン系触媒を用いることで 均質な高級 α - オレフィン重合体を調製できることが開示されている(例 えば、特願 2003-307164号)。

しかしながら、この高級 α ーオレフィン重合体は、その低い極性のため、 極性基材との接着性、あるいは極性材料との相溶性、無機材料との混合性 等が充分とはいえず、その改良が望まれていた。

本発明は、前記の課題を解決するためなされたもので、高級オレフィン 重合体の相溶性、混合性、接着性を向上させた極性基含有高級オレフィン 重合体及びその製造方法を提供することを目的とするものである。

発明の開示

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、高級オレフィンを重合した後、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させることにより上記の目的を達成することを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、炭素数 1 0 以上の高級 α - オレフィン一種以上を、 又は炭素数 1 0 以上の高級 α - オレフィン一種以上と他のオレフィン一種 以上とを重合して得られ、下記(1)及び(2)を満足する高級 α - オレフィン重合体に、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させるこ

とにより得られる極性基含有高級オレフィン重合体、並びに炭素数10以上の高級αーオレフィン一種以上を、又は炭素数10以上の高級αーオレフィン一種以上とを重合して、下記(1)及び(2)を満足する高級αーオレフィン重合体を得た後、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させる極性基含有高級オレフィン重合体の製造方法を提供するものである。

- (1) 炭素数10以上の高級αーオレフィン単位含有量が50モル%以上
- (2) 広角X線散乱強度分布における、 $15deg<2\theta<30deg$ に 観測される側鎖結晶化に由来する、単一のピークX1が観測される

本発明の製造方法により得られる極性基含有高級オレフィン重合体は、 極性が高いため、高い相溶性、混合性、接着性を有している。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、炭素数10以上の高級 α ーオレフィンー種以上を、又は炭素数10以上の高級 α ーオレフィンー種以上と他のオレフィンー種以上とを重合して、高級 α ーオレフィン重合体を得た後、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させて得られたものである。

前記炭素数 10以上の高級 α - オレフィンとしては、炭素数 10 \sim 35 の α - オレフィンが好ましく、例えば、1 - デセン、1 - ドデセン、1 - トリデセン、1 - テトラデセン、1 - ペンタデセン、1 - ペンタデセン、1 - ペンタデセン、1 - ペキサデセン、1 - ペプタデセン、1 - オクタデセン、1 + オクタデセン、1 オクタデセン、1 + オクタデセン、1 オクタディン、1 オクタデセン、1 オクタデセン、1 オクタディン、1 オクタティン、1 オクタディン、1 オクタディン、1 オクタディン、1 オクタディン、1 オクタティン、1 オクタクタティン、1 オクタクタティン、1 オクタクタティン、1 オクタクタティン、1 オクタクタティン、1 オクタクタクタティン、1 オクタクタクタクタクタクタクタクタクタクタクタクタ

この高級 α ーオレフィンの炭素数が10以上であるため、重合して得ら

れる高級 α ーオレフィン重合体は、結晶性が高く、ベタツキもなく強度が向上する。

また、この高級 α ーオレフィンの炭素数が 3 5以下であると、得られる 高級 α ーオレフィン重合体は、未反応モノマーが少なく、融解、結晶化の 温度域が狭い均一な組成となる。

また、前記炭素数10以上の高級 α -オレフィンと共重合させる他のオレフィンとしては、炭素数 $2\sim30$ のオレフィンを用いると好ましく、 α -オレフィンが好ましい。

この α -オレフィンとしては、例えば、エチレン、プロピレン、1-ペンテン、4-メチルペンテン-1、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ウンデセン、1-ドデセン、1-トリデセン、1-テトラデセン、1-ペンタデセン、1-ヘキサデセン、1-ヘプタデセン、1-オクタデセン、1-ノナデセン、1-エイコセン、1-ドコセン、1-テトラコセンなどが挙げられ、これらのうち一種又は二種以上を用いることができる。

- (1) 炭素数10以上の高級αーオレフィン単位含有量が50モル%以上
- (2) 広角 X 線散乱強度分布における、 $15deg<2\theta<30deg$ に 観測される側鎖結晶化に由来する、単一のピーク X1 が観測される

前記 (1) において、高級 α - オレフィン単位の含有量は、好ましくは $70\sim100$ モル%、さらに好ましくは $85\sim100$ モル%である。

特に、炭素数10以上の高級 $\alpha-$ オレフィンのみからなる重合体が好ましい。

炭素数10以上の高級α-オレフィン単位の含有量が50モル%以上であると、結晶性の重合体が得られ、且つ融点が低いため各種物質、例えば、溶剤、油、アスファルト、潤滑油等との相溶性が向上する。

前記(2)に記載したように、広角 X 線散乱強度分布において、側鎖結晶化に由来するピークが観測されることにより、得られる重合体のベタツキが無く、十分な強度を有する。

また、側鎖結晶化に由来するピークが単一であるため、ベタツキが無く、 十分な強度を有し、貯蔵性、2次加工性も良好である。

なお、広角 X 線散乱強度分布は、例えば、以下の様にして測定できる。 理学電機社製対陰極型ロータフレックス R U - 2 0 0 を用い、3 0 k V, 1 0 0 m A 出力の C u K α 線(波長=1.5 4 Å)の単色光を1.5 mm のピンホールでコリメーションし、位置敏感型比例計数管を用い、露光時間1分で広角 X 線散乱(WAXS)強度分布を測定する。

本発明の極性基含有高級オレフィン重合体における極性基としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、エステル基、カルボキシル基及びそれらの誘導体等が挙げられ、塩素原子、エステル基、カルボキシル基、及びカルボキシル基誘導体が好ましい。

また、本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、下記(3)及び(4)を満足すると好ましい。

- (3) ゲルパーミエイションクロマトグラフ (GPC) 法により測定したポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw) が1, 000~100, 000の範囲にあり、分子量分布 (Mw/Mn) が1. 5以上
- (4)極性基含有量又はハロゲン含有量が0.01~70重量%前記(3)において、さらに好ましくは、Mwが3,000~80,000の範囲にあり、Mw/Mnが1.7~5.0の範囲である。

Mwが1,000以上であると、極性基含有高級オレフィン重合体の強

度が向上し、Mwが100,000以下であると、成形及び混練が容易となる。

Mw/Mnが5.0以下であると、極性基含有高級オレフィン重合体の組成分布が狭く、表面特性が良好で、ベタツキがなく、強度向上につながる。

尚、Mw/Mnは、GPC法により、例えば、下記の装置及び条件で測定したポリスチレン換算の重量平均分子量Mw及び数平均分子量Mnより 算出した値である。

GPC測定装置

カラム : TOSO GMHHR-H(S) HT

検出器 :液体クロマトグラム用RI検出器 WATERS 150C

測定条件

溶 媒 :1,2,4-トリクロロベンゼン

測定温度:145℃

流 速 :1.0ミリリットル/分

試料濃度: 2. 2 m g/ミリリットル

注入量 : 160マイクロリットル

検量線 : Universal Calibration

解析プログラム:HT-GPC(Ver. 1.0)

前記 (4) において、さらに好ましくは、極性基含有量又はハロゲン含有量が $0.1 \sim 70$ 重量%であり、最も好ましくは、 $0.1 \sim 50$ 重量%である。

また、塩素原子含有量が 0.01~70重量%であると好ましい。 さらに、本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、下記(5)及び (6)を満足すると好ましい。

(5) 重合体濃度10~20重量%にて30℃のアセトン/ヘプタン (3

0/50 (体積比)) への溶解性が99重量%以上

(6) ぬれ張力試験の表面張力が300~400 μN/cm

前記(5)において、さらに好ましくは、溶解性が99.5重量%以上である。

前記(6)において、さらに好ましくは、ぬれ張力試験の表面張力が3 $20\sim400\,\mu\,\mathrm{N/c}$ mである。

さらに、本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、下記(7)を満 足すると好ましい。

(7) 示差走査型熱量計 (DSC) を用い、前記極性基含有高級オレフィン重合体を窒素雰囲気下 190 ℃で 5 分間保持した後、-10 ℃まで 5 ℃/分で降温させ、-10 ℃で 5 分間保持後、190 ℃まで 10 ℃/分で昇温させることにより得られた融解吸熱カーブから観測される融点 (Tm) が 20 ~ 100 ℃の範囲

このような融点 (Tm) 範囲を持つ極性基含有高級オレフィン重合体は、 常温でベタツキが発生し難く、貯蔵性や二次加工性に優れたものとなると 共に、低温で均一に溶融するため加工性に優れたものとなる。

また、本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、DSCを用いることにより得られた融解吸熱カーブから観測される半値幅(Wm)が10 $^{\circ}$ 以下であることが好ましくさらに好ましくは6 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 以下、特に好ましくは2 $^{\circ}$ $^{\circ}$

半値幅(Wm)とは、DSCにて融点(Tm)を測定した際の吸熱ピークの50%高さにおけるピーク幅を言い、Wmが小さいほど、均一な結晶が形成されていることを意味し、材料の均一性を示している。

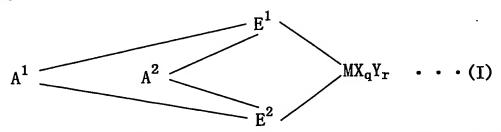
また、Wmが10℃以下であると、重合体の融解挙動が迅速であることを示す。

例えば、極性基含有高級オレフィン重合体を温度感応性の粘着剤の主材

料として用いた場合、粘着一非粘着のスイッチ温度域が狭くなるため、粘着力が温度の急激な変化に対応することができ、温度感応性の向上につながり好ましい。

本発明において、炭素数10以上の高級 α ーオレフィン一種以上を、又は炭素数10以上の高級 α ーオレフィン一種以上と他のオレフィン一種以上とを重合して、高級 α ーオレフィン重合体を得る工程は、この重合体が得らればその方法は特に限定されないが、例えば、以下に示すメタロセン系触媒を用いて製造することができ、その中でも特に、アイソタクチックポリマーを合成できる、C2対称及び、C1対称の遷移金属化合物を用いることが好ましい。

すなわち、(A)下記一般式(I)で表される遷移金属化合物、及び(B)(B-1)該(A)成分の遷移金属化合物又はその派生物と反応してイオン性の錯体を形成しうる化合物及び(B-2)アルミノキサンから選ばれる少なくとも一種類の成分を含有する重合用触媒の存在下、炭素数10以上の高級 α -オレフィン一種以上を、又は炭素数10以上の高級 α -オレフィン一種以上とを重合させる方法である。



[式中、Mは周期律表第 $3\sim1$ 0 族又はランタノイド系列の金属元素を示し、 E^1 及び E^2 はそれぞれ置換シクロペンタジエニル基,インデニル基,置換インデニル基,ヘテロシクロペンタジエニル基,置換ヘテロシクロペンタジエニル基,アミド基,ホスフィド基,炭化水素基及び珪素含有基の中から選ばれた配位子であって、 A^1 及び A^2 を介して架橋構造を形成し

ており、又それらは互いに同一でも異なっていてもよく、Xは σ 結合性の配位子を示し、Xが複数ある場合、複数のXは同じでも異なっていてもよく、他のX, E^1 , E^2 又はYと架橋していてもよい。

Yはルイス塩基を示し、Yが複数ある場合、複数のYは同じでも異なっていてもよく、他のY, E^1 , E^2 又はXと架橋していてもよく、 A^1 及び A^2 は二つの配位子を結合する二価の架橋基であって、炭素数 $1\sim 20$ の 炭化水素基、炭素数 $1\sim 20$ のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲルマニウム含有基、スズ含有基、-O-、-CO-、-S-、 $-SO_2-$ 、-Se-、 $-NR^1-$ 、 $-PR^1-$ 、-P(O) R^1- 、 $-BR^1-$ 又はー $A1R^1-$ を示し、 R^1 は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 20$ の炭化水素基又は炭素数 $1\sim 20$ のハロゲン含有炭化水素基を示し、それらは互いに同一でも異なっていてもよい。 qは $1\sim 5$ の整数で〔(Mの原子 価)-2〕を示し、rは $0\sim 3$ の整数を示す。〕

上記一般式(I)において、Mは周期律表第3~10族又はランタノイド系列の金属元素を示し、具体例としてはチタン、ジルコニウム、ハフニウム、イットリウム、バナジウム、クロム、マンガン、ニッケル、コバルト、パラジウム及びランタノイド系金属などが挙げられるが、これらの中ではオレフィン重合活性などの点からチタン、ジルコニウム及びハフニウムが好適である。

 E^1 及び E^2 は、それぞれ、置換シクロペンタジエニル基、インデニル基、置換インデニル基、ヘテロシクロペンタジエニル基、置換ヘテロシクロペンタジエニル基、アミド基(-Nく)、ホスフィン基(-Pく)、炭化水素基 [>CR-, >C<] 及び珪素含有基 [>SiR-, >Si<] (但し、Rは水素又は炭素数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基あるいはヘテロ原子含有基である)の中から選ばれた配位子を示し、 A^1 及び A^2 を介して架橋構造を形成している。

また、E¹及びE²は互いに同一でも異なっていてもよい。

このE¹及びE²としては、置換シクロペンタジエニル基、インデニル 基及び置換インデニル基が好ましい。

また、Xは σ 結合性の配位子を示し、Xが複数ある場合、複数のXは同じでも異なっていてもよく、他のX, E^1 , E^2 又はYと架橋していてもよい。

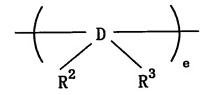
該Xの具体例としては、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、炭素数 $1\sim20$ のアルコキシ基、炭素数 $6\sim20$ のアリールオキシ基、炭素数 $1\sim20$ のアミド基、炭素数 $1\sim20$ の珪素含有基、炭素数 $1\sim20$ のホスフィド基、炭素数 $1\sim20$ のスルフィド基、炭素数 $1\sim20$ のアシル基などが挙げられる。

一方、Yはルイス塩基を示し、Yが複数ある場合、複数のYは同じでも異なっていてもよく、他のYや E^1 , E^2 又はXと架橋していてもよい。

該Yのルイス塩基の具体例としては、アミン類、エーテル類、ホスフィン類、チオエーテル類などを挙げることができる。

次に、 A^1 及び A^2 は、二つの配位子を結合する二価の架橋基であって、 炭素数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基、炭素数 $1\sim 2$ 0のハロゲン含有炭化水素基、 珪素含有基、ゲルマニウム含有基、スズ含有基、-O-、-CO-、-S $-、-SO_2-$ 、-Se-、 $-NR^1-$ 、 $-PR^1-$ 、-P(O) R^1- 、 $-BR^1-$ 又は $-A1R^1-$ を示し、 R^1 は、水素原子、ハロゲン原子又は 炭素数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基、炭素数 $1\sim 2$ 0のハロゲン含有炭化水素基 を示し、それらは互いに同一でも異なっていてもよい。

このような架橋基としては、例えば、一般式



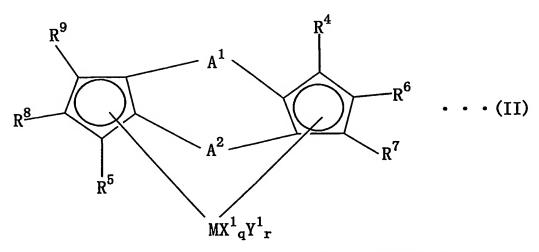
(Dは炭素、ケイ素又はスズ、 R^2 及び R^3 はそれぞれ水素原子又は炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基で、それらは互いに同一でも異なっていてもよく、又互いに結合して環構造を形成していてもよい。 eは $1\sim4$ の整数を示す。)

で表されるものが挙げられ、その具体例としては、メチレン基, エチレン基, エチリデン基, プロピリデン基, イソプロピリデン基, シクロヘキシリデン基, 1, 2-シクロヘキシレン基, ビニリデン基 (CH₂=C=), ジメチルシリレン基, ジフェニルシリレン基, メチルフェニルシリレン基, ジメチルゲルミレン基, ジメチルスタニレン基, テトラメチルジシリレン基, ジフェニルジシリレン基などを挙げることができる。

これらの中で、エチレン基、イソプロピリデン基及びジメチルシリレン 基が好適である。

qは $1\sim5$ の整数で〔(Mの原子価)-2〕を示し、rは $0\sim3$ の整数を示す。

このような一般式 (I) で表される遷移金属化合物の中では、一般式 (II)



で表される二重架橋型ビスシクロペンタジエニル誘導体を配位子とする遷 移金属化合物が好ましい。

上記一般式 (II) において、M, A^1 , A^2 , q及びrは、一般式 (I) と同じである。

 X^1 は σ 結合性の配位子を示し、 X^1 が複数ある場合、複数の X^1 は同じでも異なっていてもよく、他の X^1 又は Y^1 と架橋していてもよい。

この X^1 の具体例としては、一般式 (I)のXの説明で例示したものと同じものを挙げることができる。

 Y^1 はルイス塩基を示し、 Y^1 が複数ある場合、複数の Y^1 は同じでも異なっていてもよく、他の Y^1 又は X^1 と架橋していてもよい。

 ${\tt COY}^1$ の具体例としては、一般式 (I)のYの説明で例示したものと同じものを挙げることができる。

 $R^4 \sim R^9$ は、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基、炭素数 $1 \sim 20$ のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基又はヘテロ原子含有基を示すが、その少なくとも一つは水素原子でないことが必要である。

また、R⁴~R⁹は互いに同一でも異なっていてもよく、隣接する基同 士が互いに結合して環を形成していてもよい。

なかでも、 R^6 と R^7 は環を形成していること及び R^8 と R^9 は環を形成していることが好ましい。

R⁴及びR⁵としては、酸素、ハロゲン、珪素などのヘテロ原子を含有する基が重合活性が高くなり好ましい。

この二重架橋型ビスシクロペンタジエニル誘導体を配位子とする遷移金 属化合物は、配位子間の架橋基にケイ素を含むものが好ましい。

一般式 (I) で表される遷移金属化合物の具体例としては、(1, 2'-エチレン) (2, 1'-エチレン) ービス (インデニル) ジルコニウム ジクロリド, (1, 2'-メチレン) (2, 1'-メチレン) ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-イソプロピリデン)

(2, 1'ーイソプロピリデン)ービス(インデニル)ジルコニウムジク ロリド、(1, 2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)ービス(3-メ チルインデニル)ジルコニウムジクロリド, (1,2'ーエチレン)(2, 1' -エチレン) -ビス (4, 5-ベンゾインデニル) ジルコニウムジク ロリド, (1, 2'-エチレン) (2, 1'-エチレン) ービス (4ーイ ソプロピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2, -エチレ ン) (2, 1'-エチレン)ービス(5,6-ジメチルインデニル)ジル コニウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレン)-ビス (4, 7-ジイソプロピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-エチレン) (2, 1'-エチレン) ービス (4ーフェニルイ ンデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'-エチレン)(2,1' ーエチレン) ービス (3ーメチルー4ーイソプロピルインデニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレン)ービ ス (5, 6-ベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ー エチレン) (2,1'-イソプロピリデン)ービス(インデニル)ジルコ ニウムジクロリド、(1, 2'ーメチレン)(2, 1'ーエチレン)ービ ス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'ーメチレン)(2, 1'ーイソプロピリデン)ービス(インデニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレ ン) (2, 1'-ジメチルシリレン) ビス(3-メチルインデニル) ジル コニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメ チルシリレン) ビス (3-n-ブチルインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ージメチルシリレン)ビ ス (3-i-プロピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2) ージメチルシリレン) (2, 1'ージメチルシリレン) ビス (3ートリメ

チルシリルメチルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージ メチルシリレン) (2, 1'-ジメチルシリレン) ビス(3-フェニルイ ンデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレン) (2, 1'ージメチルシリレン) ビス(4,5-ベンゾインデニル) ジル コニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメ チルシリレン) ビス (4-イソプロピルインデニル) ジルコニウムジクロ リド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ージメチルシリレン) ビス (5, 6-ジメチルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)ビス(4,7 -ジ-i-プロピルインデニル)ジルコニウムジクロリド,(1 , 2 $^{\circ}$ -ジメチルシリレン) (2, 1'ージメチルシリレン) ビス (4ーフェニル インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1 , 2'ージメチルシリレ ン) (2, 1'-ジメチルシリレン) ビス (3-メチル-4-i-プロピ ルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレ ン) (2, 1'ージメチルシリレン) ビス(5,6ーベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-ジメチルシリレン)(2,1'-イソプロピリデン) -ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ーイソプロピリデン)ービス(3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリ レン) (2, 1'-イソプロピリデン)ービス(3-i-プロピルインデ ニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン) (2, 1'ーイソプロピリデン)ービス(3-n-ブチルインデニル)ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーイソプロ ピリデン) -ビス (3-トリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウ ムジクロリド、(1,2'-ジメチルシリレン)(2,1'-イソプロピ リデン) ービス (3ートリメチルシリルインデニル) ジルコニウムジクロ

リド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ーイソプロピリデン) ービス (3-フェニルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2) ージメチルシリレン) (2, 1'ーメチレン) ービス(インデニル) ジル コニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーメチ レン)ービス(3ーメチルインデニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-ジメチルシリレン)(2,1'-メチレン)ービス(3-i-プロ ピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレ ン) (2, 1'-メチレン)ービス(3-n-ブチルインデニル)ジルコ ニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーメチレ ン)ービス(3ートリメチルシリルメチルインデニル)ジルコニウムジク ロリド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ーメチレン)ービス (3-トリメチルシリルインデニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-ジフェニルシリレン)(2,1'-メチレン)ービス(インデニ ル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージフェニルシリレン) (2, 1'ーメチレン)ービス(3ーメチルインデニル)ジルコニウムジクロリ ド、(1, 2'ージフェニルシリレン)(2, 1'ーメチレン)ービス (3-i-プロピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-ジフェニルシリレン) (2, 1'ーメチレン)ービス(3-nーブチルイ ンデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージフェニルシリレン) (2, 1'-メチレン)ービス(3-トリメチルシリルメチルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージフェニルシリレン) (2, 1'ーメチレン)ービス(3ートリメチルシリルインデニル)ジルコニウ ムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシ リレン) (3-メチルシクロペンタジエニル) (3'-メチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレン) (2, 1'-イソプロピリデン) (3-メチルシクロペンタジエニル)

(3'ーメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ーエチレン)(3ーメチルシクロペ ンタジエニル) (3'ーメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、(1, 2'-エチレン)(2, 1'-メチレン)(3-メチルシ クロペンタジエニル) (3'ーメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、(1, 2'-エチレン)(2, 1'-イソプロピリデン) (3-メチルシクロペンタジエニル)(3'-メチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'ーメチレン)(2,1'ーメチ レン) (3-メチルシクロペンタジエニル) (3'-メチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ーメチレン) (2,1' ーイソプロピリデン) (3ーメチルシクロペンタジエニル) (3'ーメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2, ーイソプ ロピリデン) (2, 1'ーイソプロピリデン) (3ーメチルシクロペンタ ジエニル) (3'-メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) (3', 4'-ジメチルシク ロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリ レン) (2, 1'-イソプロピリデン) (3, 4ージメチルシクロペンタ ジエニル) (3', 4'ージメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーエチレン) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) (3', 4'ージメチルシク ロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ーエチレン) (2, 1'-メチレン) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) (3', 4'-ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-エチレン) (2, 1'-イソプロピリデン) (3, 4-ジメ チルシクロペンタジエニル) (3', 4'-ジメチルシクロペンタジエニ

ル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-メチレン)(2,1'-メチ レン) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) (3', 4'-ジメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ーメチレ ン) (2, 1'ーイソプロピリデン) (3,4ージメチルシクロペンタジ エニル) (3', 4'ージメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、(1,2'-イソプロピリデン)(2,1'-イソプロピリデ ン) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) (3', 4'ージメチル シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチル シリレン) (2, 1'-ジメチルシリレン) (3-メチル-5-エチルシ クロペンタジエニル) (3'ーメチルー5'ーエチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'-ジメチルシリレン) (2, 1, ージメチルシリレン) (3-メチル-5-エチルシクロペンタジエニ ル) (3'-メチル-5'-エチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジクロリド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ージメチルシリ レン) (3-メチル-5-イソプロピルシクロペンタジエニル) (3'-メチルー5' -イソプロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロ リド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ージメチルシリレン) (3-メチル-5-n-ブチルシクロペンタジエニル) (3'-メチルー 5' -n-ブチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)(3ーメチル -5-フェニルシクロペンジエニル) (3'-メチル-5'-フェニルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシ リレン) (2, 1'ーイソプロピリデン) (3-メチル-5-エチルシク ロペンタジエニル) (3'ーメチルー5'ーエチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレン) (2. 1, -イソプロピリデン) (3-メチル-5-i-プロピルシクロペンタ

ジエニル) (3'-メチル-5'-i-プロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-ジメチルシリレン)(2,1'-イソプロピリデン) (3-メチル-5-n-ブチルシクロペンタジエニ ル) (3'-メチル-5'-n-ブチルシクロペンタジエニル) ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーイソプロ ピリデン) (3-メチル-5-フェニルシクロペンタジエニル) (3'-メチルー5'ーフェニルシクロペンジエニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ーエチレン)(3ーメチルー 5-エチルシクロペンタジエニル) (3'-メチル-5'-エチルシクロ ペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレ ン) (2, 1'-エチレン) (3-メチル-5-i-プロピルシクロペン タジエニル) (3'-メチル-5'-i-プロピルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'ージメチルシリレン) (2, 1'ーエチレン)(3-メチルー5-n-プチルシクロペンタジエニル) (3'ーメチルー5'ーnープチルシクロペンタジエニル)ジルコニウム ジクロリド、(1, 2'ージメチルシリレン)(2, 1'ーエチレン) (3-メチル-5-フェニルシクロペンタジエニル) (3'-メチルー 5'ーフェニルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ージメチルシリレン)(2,1'ーメチレン)(3ーメチルー5ーエ チルシクロペンタジエニル)(3'ーメチルー5'ーエチルシクロペンジ エニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2, 1'ーメチレン) (3-メチル-5-i-プロピルシクロペンタジエニ ル) (3'-メチル-5'-i-プロピルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ーメチレ ン) (3-メチル-5-n-ブチルシクロペンタジエニル) (3'-メチ ルー5'-n-ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド,

(1、2'ージメチルシリレン) (2、1'ーメチレン) (3ーメチルー 5-フェニルシクロペンタジエニル) (3'-メチル-5'-フェニルシ クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ーエチレン) (2, 1'ーメチレン) (3-メチルー5-i-プロピルシクロペンタジ エニル) (3'-メチル-5'-i-プロピルシクロペンタジエニル)ジ ルコニウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-イソプロピ リデン) (3-メチル-5-i-プロピルシクロペンタジエニル) (3) -メチル-5'-i-プロピルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジク ロリド、(1,2'ーメチレン)(2,1'ーメチレン)(3ーメチルー 5-i-プロピルシクロペンタジエニル) (3'-メチル-5'-i-プ ロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'-メ チレン) (2,1'-イソプロピリデン) (3-メチルー5-i-プロピ ルシクロペンタジエニル) (3'-メチル-5'-i-プロピルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1'ージメチルシリレ ン) (2, 2"-ジメチルシリレン) ビスインデニルジルコニウムジク ロリド、(1,1'ージフェニルシリレン)(2,2'ージメチルシリレ ン) ビスインデニルジルコニウムジクロリド、(1,1'ージメチルシ リレン) (2, 2'-ジメチルシリレン) ビスインデニルジルコニウム ジクロリド、(1, 1'ージイソプロピルシリレン)(2, 2'ージメチ ルシリレン) ビスインデニルジルコニウムジクロリド、(1,1'-ジ メチルシリレン) (2, 2'ージイソプロピルシリレン) ビスインデニ ルジルコニウムジクロリド、(1,1'ージメチルシリレンインデニル) (2, 2'ージメチルシリレン-3-トリメチルシリルインデニル)ジ ルコニウムジクロリド、(1, 1'ージフェニルシリレンインデニル) (2, 2'ージフェニルシリレン-3-トリメチルシリルインデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'ージフェニルシリレンインデニル)

(2, 2'ージメチルシリレン-3-トリメチルシリルインデニル)ジル コニウムジクロリド、(1, 1'ージメチルシリレン)(2, 2'ージメ チルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルインデニル) ジル コニウムジクロリド、 (1, 1'ージフェニルシリレン) (2, 2'ー ジフェニルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1'ージフェニルシリレン) (2, 2'ージメチルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルインデ ニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1'ージメチルシリレン) (2, 2'ージフェニルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルイン デニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'ージイソプロピルシリレ ン) (2, 2'ージメチルシリレン) (インデニル) (3ートリメチルシ リルインデニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1, -ジメチルシリレ ン) (2, 2'-ジイソプロピルシリレン) (インデニル) (3-トリメ チルシリルインデニル)ジルコニウムジクロリド、(1,1'ージイソプ ロピルシリレン) (2, 2'ージイソブロピルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルインデニル)ジルコニウムジクロリド、(1, 1'-ジメチルシリレン)(2,2'-ジメチルシリレン)(インデニ ル) (3-トリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウムジクロリド、 (1, 1'ージフェニルシリレン)(2, 2'ージフェニルシリレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウム ジクロリド、(1, 1'ージフェニルシリレン)(2, 2'ージメチルシ リレン) (インデニル) (3-トリメチルシリルメチルインデニル) ジル コニウムジクロリド、(1, 1'ージメチルシリレン)(2, 2'ージフ ェニルシリレン)(インデニル) (3-トリメチルシリルメチルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1'ージイソプロピルシリレン) (2, 2'ージメチルシリレン)(インデニル) (3ートリメチルシリルメ

チルインデニル)ジルコニウムジクロリド、(1, 1, ージメチルシリレン) (2, 2, ージイソプロピルシリレン)(インデニル) (3ートリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1, ージイソプロピルシリレン) (2, 2, ージイソプロピルシリレン) (インデニル) (3ートリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウムジクロリド など及びこれらの化合物におけるジルコニウムをチタン又はハフニウムに 置換したものを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

また、他の族又はランタノイド系列の金属元素の類似化合物であってもよく、上記化合物において、(1, 1'-) (2, 2'-) が(1, 2'-) (2, 1'-) であってもよく、(1, 2'-) (2, 1'-) が(1, 1'-) (2, 2'-) であってもよい。

[0030]

次に、(B)成分のうちの(B-1)成分としては、上記(A)成分の 遷移金属化合物と反応して、イオン性の錯体を形成しうる化合物であれば、 いずれのものでも使用できるが、次の一般式(III),(IV)

$$((L^{1}-R^{10})^{k+})_{a}((Z)^{-})_{b}$$
 · · · (III)

$$([L^2]^{k+})_a ([Z]^-)_b$$
 · · · (IV)

(ただし、 L^2 は M^2 、 $R^{11}R^{12}M^3$ 、 R^{13}_3 C又は $R^{14}M^3$ である。) [(III), (IV)式中、 L^1 はルイス塩基、 [Z] $^-$ は、非配位性アニオン [Z^1] $^-$ 及び [Z^2] $^-$ 、ここで [Z^1] $^-$ は複数の基が元素に結合したアニオン、即ち [$M^1G^1G^2 \cdot \cdot \cdot \cdot G^f$] $^-$ (ここで、 M^1 は周期律表第5~15族元素、好ましくは周期律表第13~15族元素を示す。 G^1 ~ G^f はそれぞれ水素原子,ハロゲン原子,炭素数1~20のアルキル基,炭素数2~40のジアルキルアミノ基,炭素数1~20のアルコキシ基,炭素数6~20のアリール基,炭素数7~40のアルキルアリール基、炭素数7~40のアルキルアリール基、炭素数7~40のアルキルアリール基、炭素数7~40のアリールアルキル基、炭

素数1~20のハロゲン置換炭化水素基、炭素数1~20のアシルオキシ 基,有機メタロイド基、又は炭素数2~20のヘテロ原子含有炭化水素基 を示す。G¹~G¹のうち2つ以上が環を形成していてもよい。fは 〔(中心金属M¹の原子価)+1〕の整数を示す。)、〔Z²〕 つは、酸解 離定数の逆数の対数(pKa)が-10以下のブレンステッド酸単独又は ブレンステッド酸及びルイス酸の組合わせの共役塩基、あるいは一般的に 超強酸と定義される酸の共役塩基を示す。また、ルイス塩基が配位してい てもよい。また、 R^{10} は水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素 数6~20のアリール基,アルキルアリール基又はアリールアルキル基を 示し、R11及びR12はそれぞれシクロペンタジエニル基,置換シクロペ ンタジエニル基, インデニル基又はフルオレニル基、R13は炭素数1~ 20のアルキル基, アリール基, アルキルアリール基又はアリールアルキ ル基を示す。R¹⁴はテトラフェニルポルフィリン,フタロシアニンなど の大環状配位子を示す。 k は $[L^1-R^{10}]$, $[L^2]$ のイオン価数で 1 ~3 の整数、aは1以上の整数、b=(k×a) である。M 2 は、周期律 表第1~3、11~13、17族元素を含むものであり、 M^3 は、周期律 表第7~12族元素を示す。〕

で表されるものを好適に使用することができる。

ここで、L¹の具体例としては、アンモニア、メチルアミン、アニリン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、Nーメチルアニリン、ジフェニルアミン、N、Nージメチルアニリン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーローブチルアミン、メチルジフェニルアミン、ピリジン、pーブロモーN、Nージメチルアニリン、pーニトローN、Nージメチルアニリンなどのアミン類、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、ジフェニルホスフィンなどのホスフィン類、テトラヒドロチオフェンなどのチオエーテル類、安息香酸エチルなどのエステル類、アセトニトリル、ベン

ゾニトリルなどのニトリル類などを挙げることができる。

R¹⁰の具体例としては水素、メチル基、エチル基、ベンジル基、トリチル基などを挙げることができ、R¹¹、R¹²の具体例としては、シクロペンタジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基などを挙げることができる。

 R^{13} の具体例としては、フェニル基,p-トリル基,p-メトキシフェニル基などを挙げることができ、 R^{14} の具体例としてはテトラフェニルポルフィリン,フタロシアニン,アリル,メタリルなどを挙げることができる。

また、 M^2 の具体例としては、L i , N a , K , A g , C u , B r , I , I 3 などを挙げることができ、 M^3 の具体例としては、M n , F e , C o , N i , Z n などを挙げることができる。

また、 $[Z^1]^-$ 、即ち $[M^1G^1G^2 \cdot \cdot \cdot G^i]$ において、 M^1 の具体例としてはB, A_1 , S_i , P, A_s , S_b など、好ましくはB及び A_1 が挙げられる。

また、G¹, G²~G¹の具体例としては、ジアルキルアミノ基としてジメチルアミノ基, ジエチルアミノ基など、アルコキシ基若しくはアリールオキシ基としてメトキシ基, エトキシ基, nーブトキシ基, フェノキシ基など、炭化水素基としてメチル基, エチル基, nープロピル基, イソプロピル基, nープチル基, イソプチル基, nーオクチル基, nーエイコシル基, フェニル基, pートリル基, ベンジル基, 4ーtーブチルフェニル基, 3,5ージメチルフェニル基など、ハロゲン原子としてフッ素,塩素,臭素, ヨウ素, ヘテロ原子含有炭化水素基としてpーフルオロフェニル基, 3,5ージフルオロフェニル基, ペンタクロロフェニル基, 3,4,5ートリフルオロフェニル基, ペンタフルオロフェニル基, 3,5ービス(ト

リフルオロメチル)フェニル基,ビス(トリメチルシリル)メチル基など、 有機メタロイド基としてペンタメチルアンチモン基、トリメチルシリル基, トリメチルゲルミル基,ジフェニルアルシン基,ジシクロヘキシルアンチ モン基,ジフェニル硼素などが挙げられる。

また、非配位性のアニオン、即ちpKaが-10以下のブレンステッド酸単独又はブレンステッド酸及びルイス酸の組合わせの共役塩基 $[Z^2]$ つの具体例としては、トリフルオロメタンスルホン酸アニオン(CF $_3$ SO $_3$) $^-$, ビス(トリフルオロメタンスルホニル)メチルアニオン,ビス(トリフルオロメタンスルホニル)バンジルアニオン,ビス(トリフルオロメタンスルホニル)では、「CIO $_4$) $^-$, トリフルオロメタンスルホニル)アミド,過塩素酸アニオン(CIO $_4$) $^-$, トリフルオロ酢酸アニオン(CF $_3$ CO $_2$) $^-$, ヘキサフルオロアンチモンアニオン(SbF $_6$) $^-$, フルオロスルホン酸アニオン(FSO $_3$) $^-$, クロロスルホン酸アニオン(CISO $_3$) $^-$, フルオロスルホン酸アニオン/5ーフッ化アンチモン(FSO $_3$ /SbF $_5$) $^-$, フルオロスルホン酸アニオンがきる。

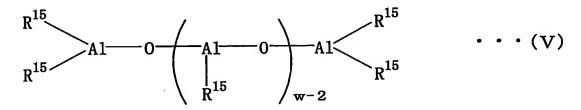
このような(B-1)成分化合物の具体例としては、テトラフェニル硼酸トリエチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸トリーローブチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸テトラエチルアンモニウム、テトラフェニル硼酸メチル(トリーローブチル)アンモニウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモニウム、テトラフェニル硼酸ドリフェニル(メチル)アンモニウム、テトラフェニル硼酸トリフェニル(メチル)アンモニウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアニリニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸ベンジルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチル

(2-シアノピリジニウム), テトラキス(ペンタフルオロフェニル) 硼 酸トリエチルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)硼酸 トリーn-ブチルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラーn-ブチルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェ ニル) 硼酸テトラエチルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェ ニル) 硼酸ベンジル (トリーn-ブチル) アンモニウム, テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) 硼酸メチルジフェニルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリフェニル (メチル) アンモニウム, テトラキス(ペンタフルオロフェニル)硼酸メチルアニリニウム、テトラ キス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ジメチルアニリニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリメチルアニリニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチルピリジニウム, テトラキス (ペン タフルオロフェニル) 硼酸ベンジルピリジニウム, テトラキス (ペンタフ ルオロフェニル) 硼酸メチル (2-シアノピリジニウム), テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ベンジル(2-シアノピリジニウム), テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチル (4-シアノピリジニ ウム), テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリフェニルホスホ ニウム,テトラキス〔ビス(3,5-ジトリフルオロメチル)フェニル〕 硼酸ジメチルアニリニウム, テトラフェニル硼酸フェロセニウム, テトラ フェニル硼酸銀、テトラフェニル硼酸トリチル、テトラフェニル硼酸テト **ラフェニルポルフィリンマンガン,テトラキス(ペンタフルオロフェニ** ル) 硼酸フェロセニウム, テトラキス(ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (1, 1'ージメチルフェロセニウム),テトラキス(ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸デカメチルフェロセニウム, テトラキス (ペンタフルオロフ エニル) 硼酸銀、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリチル,

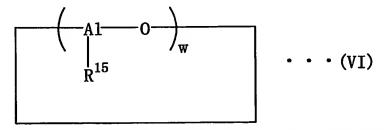
テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸リチウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ナトリウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラフェニルポルフィリンマンガン, テトラフルオロ硼酸銀, ヘキサフルオロ燐酸銀, ヘキサフルオロ砒素酸銀, 過塩素酸銀, トリフルオロ酢酸銀, トリフルオロメタンスルホン酸銀などを挙げることができる。

(B-1) は一種用いてもよく、又二種以上を組み合わせて用いてもよい。

一方、 (B-2) 成分のアルミノキサンとしては、一般式 (V)



(式中、 R^{15} は炭素数 $1\sim 20$ 、好ましくは $1\sim 12$ のアルキル基,アルケニル基,アリール基,アリールアルキル基などの炭化水素基あるいはハロゲン原子を示し、wは平均重合度を示し、通常 $2\sim 50$ 、好ましくは $2\sim 40$ の整数である。尚、各 R^{15} は同じでも異なっていてもよい。)で示される鎖状アルミノキサン、及び一般式(VI)



(式中、R¹⁵及びwは前記一般式(V)におけるものと同じである。) で示される環状アルミノキサンを挙げることができる。

前記アルミノキサンの製造法としては、アルキルアルミニウムと水など の縮合剤とを接触させる方法が挙げられるが、その手段については特に限 定はなく、公知の方法に準じて反応させればよい。

例えば、(a) 有機アルミニウム化合物を有機溶剤に溶解しておき、これを水と接触させる方法、(b) 重合時に当初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に水を添加する方法、(c) 金属塩などに含有されている結晶水、無機物や有機物への吸着水を有機アルミニウム化合物と反応させる方法、(d) テトラアルキルジアルミノキサンにトリアルキルアルミニウムを反応させ、さらに水を反応させる方法などがある。

尚、アルミノキサンとしては、トルエン不溶性のものであってもよい。 これらのアルミノキサンは一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて 用いてもよい。

(A) 触媒成分と(B) 触媒成分との使用割合は、(B) 触媒成分として(B-1) 化合物を用いた場合には、モル比で好ましくは $10:1\sim 1:100$ 、より好ましくは $2:1\sim 1:100$ の範囲が望ましく、上記範囲にあれば、単位質量ポリマー当りの触媒コストがあまり高くならず、実用的である。

また、(B-2) 化合物を用いた場合には、モル比で好ましくは1:1 ~1:1000000、より好ましくは1:10~1:1000000範囲が望ましい。

この範囲にあれば、単位質量ポリマー当りの触媒コストがあまり高くならず、実用的である。

また、触媒成分 (B) としては (B-1) , (B-2) を単独又は二種以上組み合わせて用いることもできる。

また、本発明における高級 α ーオレフィン重合体を製造する際の重合用触媒は、上記(A)成分及び(B)成分に加えて(C)成分として有機アルミニウム化合物を用いることができる。

ここで、 (C) 成分の有機アルミニウム化合物としては、一般式(VII) R¹⁶, Al J_{3-v} ・・・ (VII)

[式中、 R^{16} は炭素数 $1\sim10$ のアルキル基、Jは水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルコキシ基、炭素数 $6\sim20$ のアリール基又はハロゲン原子を示し、vは $1\sim3$ の整数である〕で示される化合物が用いられる。

前記一般式 (VII)で示される化合物の具体例としては、トリメチルアルミニウム,トリエチルアルミニウム,トリイソプロピルアルミニウム,トリイソブチルアルミニウム,ジメチルアルミニウムクロリド,ジエチルアルミニウムクロリド,メチルアルミニウムジクロリド,エチルアルミニウムジクロリド,ジメチルアルミニウムフルオリド,ジイソブチルアルミニウムヒドリド,ジエチルアルミニウムヒドリド,ジエチルアルミニウムヒドリド,ジエチルアルミニウムセスキクロリドなどが挙げられる。

これらの有機アルミニウム化合物は一種用いてもよく、二種以上を組合せて用いてもよい。

前記(A) 触媒成分と(C) 触媒成分との使用割合は、モル比で好ましくは $1:1\sim1:10000$ 、より好ましくは $1:5\sim1:2000$ 、さらに好ましくは1:10000の範囲が望ましい。

該(C) 触媒成分を用いることにより、遷移金属当たりの重合活性を向上させることができるが、あまり多いと有機アルミニウム化合物が無駄になると共に、重合体中に多量に残存し、好ましくない。

本発明における高級 α - オレフィン重合体の製造においては、触媒成分の少なくとも一種を適当な担体に担持して用いることができる。

該担体の種類については特に制限はなく、無機酸化物担体、それ以外の 無機担体及び有機担体のいずれも用いることができるが、特に無機酸化物 担体あるいはそれ以外の無機担体が好ましい。

本発明における高級 α ーオレフィン重合体の重合方法は特に制限されず、 スラリー重合法, 気相重合法, 塊状重合法, 溶液重合法, 懸濁重合法など

のいずれの方法を用いてもよいが、スラリー重合法, 気相重合法が特に好ましい。

重合条件については、重合温度は通常 $-100\sim250$ \mathbb{C} 、好ましくは $-50\sim200$ \mathbb{C} 、より好ましくは $0\sim130$ \mathbb{C} である。

重合時間は通常 5 分~ 1 0 時間、反応圧力は好ましくは常圧~ 2 0 M P a (gauge)、さらに好ましくは常圧~ 1 0 M P a (gauge)である。

本発明における高級 α - オレフィン重合体の製造方法において、水素を 添加すると重合活性が向上するので好ましい。

水素を用いる場合は、通常、常圧~5MPa(gauge)、好ましく は常圧~3MPa(gauge)、さらに好ましくは常圧~2MPa(gauge)である。

重合溶媒を用いる場合、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、クロロホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素などを用いることができる。

これらの溶媒は一種を単独で用いてもよく、二種以上のものを組み合わせてもよい。

また、 α ーオレフィンなどのモノマーを溶媒として用いてもよい。

尚、重合方法によっては無溶媒で行うことができる。

重合に際しては、前記重合用触媒を用いて予備重合を行うことができる。

予備重合は、固体触媒成分に、例えば、少量のオレフィンを接触させる ことにより行うことができるが、その方法に特に制限はなく、公知の方法 を用いることができる。

予備重合に用いるオレフィンについては特に制限はなく、前記に例示し

たものと同様のもの、例えば、エチレン、炭素数 3 ~ 2 0 のオレフィン、 あるいはこれらの混合物などを挙げることができるが、該重合において用 いる高級 α - オレフィン又はオレフィンと同じオレフィンを用いることが 有利である。

予備重合温度は、通常 $-20\sim200$ $^{\circ}$ 、好ましくは $-10\sim130$ $^{\circ}$ 、より好ましくは $0\sim80$ $^{\circ}$ である。

予備重合においては、溶媒として、脂肪族炭化水素, 芳香族炭化水素, モノマーなどを用いることができる。

これらの中で特に好ましいのは脂肪族炭化水素である。

また、予備重合は無溶媒で行ってもよい。

予備重合においては、予備重合生成物の極限粘度 [n] (135 \mathbb{C} デカリン中で測定)が [n] (135 \mathbb{C} デカリン中で測定)が [n] (135 \mathbb{C} (135 \mathbb{C}) [n] (135 \mathbb{C}) [n] (135 \mathbb{C}) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n]) [n]) [n]) [n]) [n] (135 \mathbb{C}) [n])

また、重合体の分子量の調節方法としては、各触媒成分の種類、使用量、 重合温度の選択、さらには水素存在下での重合などがある。

窒素などの不活性ガスを存在させても良い。

本発明においては、前記高級 α ーオレフィン重合体を得た後、極性化合物 物又はハロゲン化合物を導入して反応させる。

以下、極性化合物の導入について説明する。

本発明において、極性化合物の導入とは、例えば、酸変性のことであり、 酸変性は、ポリオレフィンを一般的に変性する手法が本発明においても適 用でき、ラジカル開始剤(分解剤)と有機酸を用いて行なうことができる。

前記有機酸としては、特に制限はなく、例えば、不飽和カルボン酸やその誘導体を用いることができる。

この不飽和カルボン酸の例としては、アクリル酸,メタクリル酸,マレ

イン酸,フマル酸,イタコン酸,クロトン酸,シトラコン酸,ソルビン酸, メサコン酸,アンゲリカ酸などが挙げられる。

また、その誘導体としては、酸無水物、エステル、アミド、イミド、金属塩などがあり、例えば、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、マレイン酸モノエチルエステル、アクリルアミド、マレイン酸モノアミド、マレイミド、Nーブチルマレイミド、アクリル酸ナトリウム、メタクリル酸ナトリウムなどを挙げることができ、無水マレイン酸、アクリル酸、アクリル酸エステルが好ましく、無水マレイン酸がさらに好ましい。また、これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

前記ラジカル開始剤としては特に制限はなく、従来公知のラジカル開始剤、例えば各種有機過酸化物や、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバレロニトリルなどのアゾ系化合物等の中から、適宜選択して用いることができるが、これらの中で、有機過酸化物が好適である。

この有機過酸化物としては、例えば、ジベンゾイルパーオキシド、ジー3、5、5ートリメチルへキサノイルパーオキシド、ジラウロイルパーオキシド、ジデカノイルパーオキシド、ジ(2、4ージクロロベンゾイル)パーオキシドなどのジアシルパーオキシド類、tーブチルヒドロパーオキシド、キュメンヒドロパーオキシド、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオキシド、2、5ージメチルへキサンー2、5ージヒドロパーオキシドなどのヒドロパーオキシド類、ジーtーブチルパーオキシド、ジクミルパーオキシド、2、5ージメチルー2、5ージ(tーブチルパーオキシ)へキサン、2、5ージメチルー2、5ージ(tーブチルパーオキシ)へキサン、2、5ージメチルー2、5ージ(tーブチルパーオキシ)へキシンー3、 α 、 α だス(tーブチルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼンなどのジアルキルパーオキシド類、1、1ービスーtーブチルパーオキシー

3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン, 2, 2-ビス(t-ブチルパーオキシ) ブタンなどのパーオキシケタール類、t-ブチルパーオキシオクトエート, t-ブチルパーオキシピバレート, t-ブチルパーオキシネオデカノエート, t-ブチルパーオキシベンゾエートなどのアルキルパーエステル類、ジー2-エチルヘキシルパーオキシジカーボネート, ジイソプロピルパーオキシジカーボネート, ジーsec-ブチルパーオキシジカーボネート, t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネートなどのパーオキシカーボネート類などが挙げられる。

これらの中ではジアルキルパーオキシド類が好ましい。

また、これらは一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

前記有機酸及びラジカル開始剤の使用量としては特に制限はなく、目的とするオレフィン重合体の所望物性に応じて適宜選定され、使用するオレフィン重合体100重量部に対し、有機酸は通常0.1~50重量部、好ましくは0.1~30重量部の範囲で用いられ、ラジカル開始剤は通常0.01~10重量部、好ましくは0.01~5重量部の範囲で用いられる。

酸処理方法としては特に制限はないが、例えばオレフィン重合体と、前記の有機酸及びラジカル開始剤とを、ロールミル、バンバリーミキサー、押出機などを用いて、100~300℃程度の温度で溶融混練して反応させる方法、又はブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、トルエンなどの炭化水素系溶剤、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素系溶剤や、液化αーオレフィンなどの適当な有機溶剤中において、-50~300℃程度の温度で反応させる方法を用いることができる。

得られた極性基含有高級オレフィン重合体は、公知の方法により、ペレット化して使用することが可能である。

また、トルエン、シクロヘキサン、1, 1, 2ートリクロロエタン等、 適当な有機溶剤に溶解させて出荷することも可能である。

また、得られた極性基含有高級オレフィン重合体は、同じ分子量をもつポリプロピレンやポリエチレンに比べ低い粘度を示す。

次に、ハロゲン化合物の導入について説明する。

前記ハロゲン化合物は、ハロゲン及びハロゲン含有化合物を示し、ハロゲンとしては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられ、塩素が好ましい。

以下、ハロゲンをハロゲンガスとして導入してハロゲン化する方法について説明する。

前述の方法により得られた高級 α ーオレフィン重合体と炭化水素系溶媒 とは相溶性があり、加熱溶融すると任意の割合で混ざり均一な液体状態と なる。

利用できる炭化水素溶媒は、沸点が50℃以上であり、室温で液体であれば特に制限はなく、一般的には、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、シクロヘキサン、トルエン、キシレンなどが用いられる。

前記高級 α ーオレフィン重合体の炭化水素溶媒中濃度は、5 重量%~70 重量%であると、着色が起こらず工業的生産にも有利であり好ましい。

また、両者の混合物の粘度はハロゲン化を行う温度において、3 P a ・ s (3000 c p s) 以下であると、局所的にハロゲン化反応が激しく進むことがなく樹脂が炭化しないため好ましい。

粘度を3Pa・s (3000cps)以下にするには、ポリオレフィンと炭化水素の割合を変えるか温度を変えることで調整できる。

ハロゲン化により導入するハロゲン原子の量は、前記高級 α ーオレフィン重合体に対して、 $5\sim7$ 0 重量%であるとハロゲン化の効率が良いため好ましい。

一般にポリオレフィンは、ハロゲン原子を導入するにつれポリマーの結 晶構造が崩れ有機溶剤に溶けやすくなる。

ハロゲン化反応を行う装置は、撹拌機、塩素吹き込み口、副生する廃ガス処理装置、加熱用ジャケットを備えた内面をグラスライニングした反応 タンクで行うことができる。

必要により紫外線ランプをタンク内部に取り付ける。

撹拌は強力に行えるようにするのが反応を均一に進める上で望ましい。

ハロゲンガスは反応タンクの底部から吹き込む構造にするのが反応効率 を高めるためには好ましい。

ハロゲンガスを吹き込んでハロゲン化を行うとき、紫外線の照射や、有機過酸化物、アゾ化合物等のラジカル開始剤を触媒(分解剤)として使用すると反応が効率よく進み好ましいが、これらを使わなくてもハロゲン化反応は進行する。

ハロゲンガスは直接吹き込んでハロゲン化してもよいが、窒素等の不活 性気体や塩化水素ガスで希釈して行うこともできる。

この場合、反応のコントロールが容易になることや、反応熱により系の 温度が上昇することを防ぐことができるという利点がある。

ハロゲン化反応の温度は、混合物が液体状態を保持できる温度であれば特に限定されず、高温ではハロゲン化反応と同時に脱ハロゲン化反応も起こり易く着色することがあるので、なるべく低い温度で反応させるほうが好ましく、反応速度が遅くなることがなく、得られるハロゲン化物に着色を生じさせないため、30~140℃の温度範囲が好ましい。

ハロゲン化反応後、生成物は減圧下、または、加熱下、炭化水素溶剤を 除去することで回収することができる。

また、必要に応じて、適当な濃度に調製した後、そのまま製品として出 荷することもできる。

次に、ハロゲンをハロゲン含有化合物として導入してハロゲン化する方 法について説明する。

このハロゲン含有化合物としては、例えば、 SO_2CI_2 、 $SOCI_2$ 、 $AICI_3$ 、エチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムクロライド、 $TiCI_4$ 、 $MgCI_2$ 、エチルマグネシウムクロライドなどが挙げられる。

反応溶剤としては、炭化水素系溶剤、芳香族系溶剤、ハロゲン含有溶剤などを用いることができ、例えば、ノルマルヘキサン、ノルマルヘプタン、ノルマルオクタン、トルエン、キシレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,1,2ートリクロロエチレン、クロロベンゼン、オルトジクロロベンゼンなどが挙げられる。この溶剤は、2種以上混合して用いることもできる。

2種以上混合する場合、そのうち1種類の溶剤がハロゲン含有溶剤であることが好ましい。

前記ハロゲン含有化合物と前記高級 α - オレフィン重合体の比率は、所望するハロゲン化率により異なるが、一般に高級 α - オレフィン重合体 1 0 0 重量部に対して 0 . $1\sim1$ 0 0 重量部のハロゲン含有化合物であれば、十分な効果が得られ反応後の精製も容易である。

反応における前記高級 α ーオレフィン重合体の濃度は、1 重量% \sim 7 0 重量% であると生産性が良好で、均一溶解が容易で、溶液粘度が上昇することなく安定的な製造が可能なので工業的に望ましい。

反応温度は、室温以上200℃以下が望ましいが、原料ポリマーが均一 に溶解すれば、この範囲に特に限定されるものではない。

反応後は、生成混合物を適当な溶剤、水、メタノール、エタノールなど に沈殿させて精製することができる。

この場合、溶剤を減圧下、あるいは加熱下、適当に濃縮、留去した後、 精製してもよい。

以上のハロゲンガス又はハロゲン含有化合物によりハロゲン化した極性 基含有高級オレフィン重合体は固体状態で得られ、公知の方法によりペレット化してあるいはトルエン、キシレン、シクロヘキサンのような有機溶 剤に溶解させて製品とする。

この場合も前記酸変性した極性基含有高級オレフィン重合体と同様に、 同じ分子量をもつポリプロピレンやポリエチレンに比べ低い粘度を示す。

次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明はこれ らの例によってなんら限定されるものではない。

先ず、製造例及び実施例における物性の評価方法について説明する。

(a) 広角 X 線散 乱 強度 分布

明細書本文中に記載した方法により測定した。

(b) ポリスチレン換算の重量平均分子量(Mw)及び分子量分布(Mw /Mn)

明細書本文中に記載した方法により測定した。

(c) DSC測定

示差走査型熱量計(パーキン・エルマー社製、DSC-7)を用い、試料 $10 \, \mathrm{mg}$ を窒素雰囲気下 $190 \, \mathrm{Co} \, \mathrm{5} \, \mathrm{分間保持した後}$ 、 $-10 \, \mathrm{C}$ まで、 $5 \, \mathrm{C} \, \mathrm{/} \, \mathrm{分で降温させ}$ 、 $-10 \, \mathrm{Co} \, \mathrm{5} \, \mathrm{分間保持後}$ 、 $190 \, \mathrm{Ce} \, \mathrm{to} \, \mathrm{10} \, \mathrm{Ce} \, \mathrm{/} \, \mathrm{分row}$ で昇温させることにより得られた融解吸熱量($\Delta \, \mathrm{H}$)カーブから観測されるピークのピークトップの融点($\Delta \, \mathrm{H}$)を測定した。

(d) 半値幅 (Wm)

明細書本文中に記載した方法により測定した。

(e) 極性基含有量

(e-1)酸変性量

酸変性量は、変性する前の高級 α ーオレフィン重合体と有機酸とのブレンド物を 0.1mmのスペーサーを用いてプレスし IR を測定し、特徴的

なカルボニル (1600~1900cm-1) の吸収量と有機酸の仕込量とから検量線を作成し、酸変性体のプレス板のIR測定を行い、変性率を決定し、酸変性量を算出した。

IR測定機器:日本分光株式会社製 FT/IR-5300

(e-2)ハロゲン含有量

ハロゲン化した高級 α -オレフィン重合体をヘキサン中に加熱溶解し、これにポリエチレンパウダーを添加した。ヘキサンを留去後、残ポリマーを真空乾燥した。これを 160 $^{\circ}$ にて熱プレスし、蛍光 $^{\circ}$ 線を用いてハロゲン量を定量した。

(f)重合体濃度10~20重量%にて30℃のアセトン/へプタン(30/50(体積比))への溶解性

製造例又は実施例で得られた重合体 5 g にアセトン/n ーヘプタン混合溶媒 4 0 ミリリットルを加え、30℃での溶液の状態を観測して、溶解性を以下の基準で評価した。

◎:完全に溶解して溶液は透明

〇:わずかに白く濁るが、99重量%以上溶解している

△:白く濁るが、不溶物は沈殿しない

×:溶解しないか又は二液に分離する

(g) ぬれ張力試験

プラスチックフィルム表面の、インク、コーティング又は接着剤などを 保持する能力の尺度となるぬれ張力を評価した。

プラスチックフィルム表面のぬれ張力が増加すると、インク、コーティング又は接着剤などの保持能力が向上することが経験的に知られている。

評価は、JIS K6768に規定されている「プラスチックーフィル ム及びシートーぬれ張力試験方法」に従い実施した。

試料となる重合体をテフロンシート (テフロンは商標) で挟み、0.3

mmのスペーサーを用いて230℃でプレスして、評価用フィルムを作製した。

フィルムは室温で8時間以上放置した。

試験用混合液として、和光純薬工業(株)製のぬれ張力試験用混合液を 用い、綿棒に混合液を含ませてフィルムに塗布し、2秒経過した時点で液 膜が破れを生じないで、元の状態を維持しているときを「ぬれている」と 判定した。

表面張力が小さい試験用混合液から順次試験を行ない、「ぬれている」 と判定された最大の混合液の表面張力をフィルムのぬれ張力とした。

製造例1 ((1, 2'ージメチルシリレン) (2, 1'ージメチルシリレン) ビス(3ートリメチルシリルメチルインデニル) ジルコニウムジクロライドの調製)

シュレンク瓶に(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)ービス(インデン)のリチウム塩の3.0g(6.97ミリモル)をTHF(テトラヒドロフラン)50ミリリットルに溶解しー78℃に冷却する。

ヨードメチルトリメチルシラン2. 1ミリリットル (14.2ミリモル)をゆっくりと滴下し室温で12時間撹拌した。

溶媒を留去しエーテル50ミリリットルを加えて飽和塩化アンモニウム 溶液で洗浄した。

分液後、有機相を乾燥し溶媒を除去して(1,2°ージメチルシリレン)(2,1°ージメチルシリレン)ビス(3ートリメチルシリルメチルインデン)を3.04g(5.88ミリモル)を得た(収率84%)。

次に、窒素気流下においてシュレンク瓶に前記で得られた(1, 2' - ジメチルシリレン)(2, 1' - ジメチルシリレン) - ビス(3 - トリメチルシリルメチルインデン)を3.04g(5.88ミリモル)とエーテ

ル50ミリリットルを入れる。

- 78℃に冷却しn-BuLiのヘキサン溶液 (1.54M、7.6ミリリットル (1.7ミリモル)) を滴下した。

室温に上げ12時間撹拌後、エーテルを留去した。

得られた固体をヘキサン40ミリリットルで洗浄することによりリチウム塩をエーテル付加体として3.06g(5.07ミリモル)を得た(収率73%)。

¹H-NMR (90MHz、THF-d₈) による測定の結果は、δ 0.04(s、18H、トリメチルシリル); 0.48(s、12H、ジ メチルシリレン); 1.10(t、6H、メチル); 2.59(s、4H、 メチレン); 3.38(q、4H、メチレン)、6.2-7.7(m,8H, Ar-H) であった。

窒素気流下で得られたリチウム塩をトルエン50ミリリットルに溶解した。

-78 \mathbb{C} に冷却し、ここへ予め-78 \mathbb{C} に冷却した四塩化ジルコニウム 1.2 g (5.1 ミリモル)のトルエン (20 ミリリットル) 懸濁液を滴 下した。

滴下後、室温で6時間撹拌した。その反応溶液の溶媒を留去した。

得られた残渣をジクロロメタンにより再結晶化することにより、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)ビス(3ートリメチルシリルメチルインデニル)ジルコニウムジクロライドを0.9g(1.33ミリモル)を得た(収率26%)。

¹H-NMR (90MHz、CDC₁₃) による測定の結果は、δ 0. 0 (s, 18H, トリメチルシリル); 1. 02, 1. 12 (s, 12H, ジメチルシリレン); 2. 51 (dd, 4H, メチレン); 7. 1-7. 6 (m, 8H, Ar-H) であった。

製造例2 (ポリオクタデセンの調製)

重合反応終了後、反応物をアセトンにて沈殿させた後、加熱、減圧下、 乾燥処理することにより、高級 $-\alpha$ オレフィン重合体であるポリオクタデ センを1895 g 得た。

得られた、重合体の物性を上記の方法にて評価した結果を以下に示す。

 $X1:21.2^{\circ}$

X1強度比:100%

Mw (GPC) : 95000

Mw/Mn:1.7

ΔH: 80 J/g

Tm: 42℃

Wm (DSCピーク半値幅温度): 3.1℃

製造例3 (ポリC20-24の調製)

加熱乾燥した10リットルオートクレーブに、出光石油化学(株)製「リニアレン2024」2.8kg、ヘプタン4リットル、トリイソブチルアルミニウム5ミリモル、(1,2'ージメチルシリレン)(2,1'ージメチルシリレン)ビス(3ートリメチルシリルメチルインデニル)ジルコニウムジクロライドを20マイクロモル、ジメチルアニリニウムテトラキスペンタフルオロフェニルボレート40マイクロモルを加え、さらに

水素 0. 1 M P a 導入し、重合温度 6 0 ℃にて 4 8 0 分間重合した。

重合反応終了後、反応物をアセトンにて沈殿させた後、加熱、減圧下、 乾燥処理することにより、高級 $-\alpha$ オレフィン重合体であるポリ C_{20-2} 4を1500g得た。

得られた、重合体の物性を上記の方法にて評価した結果を以下に示す。

 $X1:21.3^{\circ}$

X1強度比:100%

Mw (GPC): 48000

Mw/Mn:1.6

 $\Delta H: 82 J/g$

Tm: 49℃

Wm (DSCピーク半値幅温度):2.3℃

実施例1

製造例2で得られたポリオクタデセン30gを100ミリリットル攪拌 翼付セパラブル三つロフラスコに入れ、160℃に昇温した後、過酸化ジ - t - ブチル0.19m1、無水マレイン酸0.4gを添加した。

約30分攪拌後、ステンレスバットに投入し、放冷後、極性基含有高級 オレフィン重合体である酸変性ポリオクタデセン30gを得た。

次に、前記酸変性ポリオクタデセンを用いてプレス成形し、得られた成形体について、上記の方法でMw及びMw/Mn、ぬれ張力試験(表面張力の測定)、酸変性量の測定を実施した。それらの結果を表1に示す。

実施例2

実施例1において、ポリオクタデセン30gの代わりに、製造例3で得られたポリ C_{20-24} 30gを用いた以外は同様にして酸変性ポリ C_{20-2} 430gを得た。

次に、前記酸変性ポリC20-24を用いてプレス成形し、得られた成形

体について、上記の方法でMw及びMw/Mn、ぬれ張力試験、酸変性量の測定を実施した。それらの結果を表1に示す。

実施例3

実施例1において、無水マレイン酸0.4gの代わりに、アクリル酸1 5gを用いた以外は同様に反応、回収後、100℃にて真空乾燥を行い、 酸変性ポリオクタデセン40gを得た。

次に、前記酸変性ポリオクタデセンを用いてプレス成形し、得られた成形体について、上記の方法でMw及びMw/Mn、ぬれ張力試験、酸変性量の測定を実施した。それらの結果を表 1 に示す。

比較例1

製造例2で得られたポリオクタデセンを改質せずに、そのまま用いてプレス成形し、得られた成形体について、上記の方法でぬれ張力試験、酸変性量の測定を実施した。それらの結果を表1に示す。

比較例2

製造例3で得られたポリ C_{20-24} を改質せずに、そのまま用いてプレス成形し、得られた成形体について、上記の方法でぬれ張力試験、酸変性量の測定を実施した。それらの結果を表1に示す。

また、アセトン/ヘプタンへの溶解性の評価結果を表2に示す。

実施例4

窒素置換した200ミリリットルフラスコに製造例2で調製したポリオクタデセン5gを入れ、これに窒素バブリングで脱水した1,1,1ートリクロロエタン50ミリリットルを加え、還流下溶解させた。

これにスルフニルクロライド1. 0ミリリットル、アゾビスイソブチロニトリル (AIBN) 50mgをトリクロロエタン3mlに溶解させた溶液を順に滴下した。

2時間攪拌した後、反応物をメタノール中に注ぎ込み、沈殿物を回収、

乾燥させて塩素化ポリオクタデセン4gを得た。

次に、前記塩素化ポリオクタデセンを用いてプレス成形し、得られた成形体について、上記の方法でぬれ張力試験を行ったところ 330μ N/cm、塩素含有量は5重量%、重量平均分子量(Mw)は50000、Mw/Mnは1.8であった。

また、アセトン/ヘプタンへの溶解性の評価結果を表 2 に示す。

	重量平均 分子量	分子量分布	酸変性量	表面張力
	Mw	Mw/Mn	(重量%)	$(\mu N/c m)$
実施例1	93000	1.8	0. 20	350
実施例2	49000	1. 7	0. 18	350
実施例3	71000	2. 1	25. 30	350
比較例1	95000	1. 7	_	330
比較例2	48000	1.6	_	330

表 1

表 2

	アセトン/ヘプタン(体積比)		
	20/50	30/50	
実施例4	0	0	
比較例2	0	×	

産業上の利用可能性

以上詳細に説明したように、本発明の製造方法により得られた極性基含 有高級オレフィン重合体は、極性が高いため、高い相溶性、混合性、接着 性を有している。

このため、本発明の極性基含有高級オレフィン重合体は、樹脂改質剤、 塗料成分、インキ成分、接着剤成分、プライマー成分、潤滑油成分、蓄熱 剤成分、高性能ワックス等に使用する材料として好適である。

請 求 の 範 囲

- 1. 炭素数 10 以上の高級 α ーオレフィン一種以上を、又は炭素数 10 以上の高級 α ーオレフィン一種以上と他のオレフィン一種以上とを重合して得られ、下記(1)及び(2)を満足する高級 α ーオレフィン重合体に、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させることにより得られる極性基含有高級オレフィン重合体。
 - (1) 炭素数10以上の高級αーオレフィン単位含有量が50モル%以上
- (2) 広角 X 線散乱強度分布における、 $15deg<2\theta<30deg$ に 観測される側鎖結晶化に由来する、単一のピーク X1 が観測される
- 2. 前記高級 α オレフィン重合体に、極性化合物又はハロゲン化合物と、 分解剤とを導入して反応させることにより得られる請求項1に記載の極性 基含有高級オレフィン重合体。
- 3. 下記(3)及び(4)を満足する請求項1に記載の極性基含有高級オレフィン重合体。
- (3) ゲルパーミエイションクロマトグラフ (GPC) 法により測定したポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw) が1,000~100,000の範囲にあり、分子量分布 (Mw/Mn) が1.5以上
- (4) 極性基含有量又はハロゲン含有量が0.01~70重量%
- 4. 下記(3)及び(4')を満足する請求項1に記載の極性基含有高級オレフィン重合体。
- (3) ゲルパーミエイションクロマトグラフ (GPC) 法により測定したポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw) が1,000~100,000

の範囲にあり、分子量分布 (Mw/Mn) が1.5以上 (4') 塩素原子含有量が0.01~70重量%

- 5. 下記(5)及び(6)を満足する請求項1に記載の極性基含有高級オレフィン重合体。
- (5) 重合体濃度10~20重量%にて30℃のアセトン/ヘプタン(30/50(体積比))への溶解性が99重量%以上
- (6) ぬれ張力試験の表面張力が300~400μN/cm
- 6. 炭素数 10以上の高級 α ーオレフィン一種以上を、又は炭素数 10以上の高級 α ーオレフィン一種以上と他のオレフィン一種以上とを重合して、下記(1)及び(2)を満足する高級 α ーオレフィン重合体を得た後、極性化合物又はハロゲン化合物を導入して反応させる極性基含有高級オレフィン重合体の製造方法。
- (1) 炭素数10以上の高級αーオレフィン単位含有量が50モル%以上
- (2) 広角 X 線散乱強度分布における、15deg $< 2\theta$ < 30deg に 観測される側鎖結晶化に由来する、単一のピークX1 が観測される
- 7. 前記高級 α ーオレフィン重合体を得た後、極性化合物又はハロゲン化合物と、分解剤とを導入して反応させる請求項 6 に記載の極性基含有高級オレフィン重合体の製造方法。
- 8. 前記極性化合物が、無水マレイン酸、アクリル酸及びアクリル酸エステルの中から選ばれる少なくとも一種である請求項6に記載の極性基含有高級オレフィン重合体の製造方法。

9. 前記ハロゲン化合物が、塩素又は塩素含有化合物の中から選ばれる少なくとも一種である請求項6に記載の極性基含有高級オレフィン重合体の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		101/01	2004/014333
A. CLASSIFIC Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER C08F8/00, 8/18, 8/46		·
	emational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SEA	ARCHED	16 de la	
Minimum docum Int.Cl ⁷	entation searched (classification system followed by clas C08F8/00-8/50	sification symbols)	
	earched other than minimum documentation to the exten		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of da	ita base and, where practicable, search	terms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.
х	WO 2003/002659 A1 (Toyo Kasei 09 January, 2003 (09.01.03), Claims; pages 4, 6, 12 & WO 2003/002659 A1	Kogyo Co., Ltd.),	1-9
х	JP 8-504476 A (Exxon Chemical 14 May, 1996 (14.05.96), Claims; pages 10, 13, 23 & US 5567344 A & US	Patents Inc.),	1-9
A	JP 2001-527589 A (Exxon Chemi 25 December, 2001 (25.12.01), Claims; pages 7, 13 & US 6147180 A & WO	lcal Patents Inc.),	1-9
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 28 December, 2004 (28.12.04)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 25 January, 2005 (25.01.05)	
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/014559

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP 48-79639 A (Xerox Corp.),	1-9
·-	JP 48-79639 A (Xerox Corp.), 25 October, 1973 (25.10.73), Claims & US 3853778 A & GB 1423291 A	
•		

4J 8215

特許庁審査官(権限のある職員)

佐藤 邦彦

電話番号 03-3581-1101 内線 6825

		国際調査報告	国際田願番号 PC	1/ JP200	4/014559
Α.	発明の履	まする分野の分類(国際特許分類(IPC))			
	Int	Cl' C08F8/00、8/18、8/46			
В.	餌杏を行	ティスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ ディスティッグ アイス			
		けったガゴ と小限資料(国際特許分類(IPC))・			
	Int.	C17 C08F8/00-8/50			
最小	—— 限資料以夕	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
			,		•
			•		
国際	調査で使用		問査に使用した用語)		,
		PI(L)		•	•
	**				
		and the state of t			
C.	文献の	ると認められる文献 T		•	関連する
	ゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	きは、その関連する箇所	の表示	請求の範囲の番号
	X	WO 2003/002659 A1	(東洋化成工業株式	代会社)	1 - 9
		2003.01.09、特許請求の範			
		頁			
		& WO 2003/002659	A 1		
	77	JP 8-504476 A (エクソ	ン・ケミカル パニ	テンツ・イ	1-9
ļ	X	ンコーポレイテッド) 、1996. 0			
		第10頁、第13頁、第23頁	O: 1-1 101110.	TOP TOP IT	
		& US 5567344 A			
.		& US 5663129 A	••		
	•				
X	C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別	l紙を参照。
*	引用文献	のカテゴリー	の日の後に公表さ		•
	」特に関	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は修	先日後に公表	された文献であって
LE	もの	願日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と才盾するも の理解のために引		発明の原理又は理論
'-		吸す前の山嶼よんな行前であるが、 国际山嶼は 公表されたもの	「X」特に関連のある文	て献であって、	当該文献のみで発明
LI		主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩	性がないと考	えられるもの
		くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す)	「Y」特に関連のある文	(獣でめつし、) 4拳者にとって	自明である組合せに
l rc)」口頭に	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がな	ないと考えられ	るもの
LE	り」国際出	願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファ	ミリー文献	
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 25 1 2005					
	rwane c /L	28. 12. 2004		25. 1. 2	2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区留が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2001-527589 A (エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク)、2001.12.25、特許請求の範囲、第7頁、第13頁 & US 6147180 A & WO 1998/34970 A	1 - 9
.A	JP 48-79639 A (ゼロックス コーポレーション) 1973.10.25、特許請求の範囲 & US 3853778 A & GB 1423291 A	1-9
		;
·		
·		